Searching PAJ

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

2003-337568

(43)Date of publication of application: 28.11.2003

(51)Int.Cl.

G09G 3/28

G09G 3/20 HO4N 5/66

(21)Application number: 2002-209950

(71)Applicant: FUJITSU HITACHI PLASMA

DISPLAY LTD

(22)Date of filing:

18.07.2002

(72)Inventor: TAKEUCHI MASANORI

UEDA TOSHIO ASAO SHIGEHARU

(30)Priority

Priority number: 2002066960

Priority date: 12.03.2002

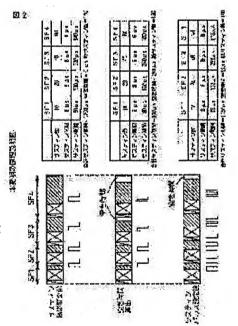
Priority country: JP

(54) PLASMA DISPLAY DEVICE

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a plasma display device in which deterioration in picture quality such as display defects or the like does not occur even though peak luminance is increased.

SOLUTION: The plasma display device conducts gray scale display using a subfield method. The device is provided with: a plasma display panel 11 which is provided with a plurality of scanning and sustain electrodes that are extended along the same direction and alternatively arranged adjacent to each other, and a plurality of address electrodes that are extended along the direction orthogonal to the plurality of the scanning and the sustain electrodes; sustain pulse period changing means 25 and 26 which detect a display load factor for every subfield and change the sustain pulse period for every subfield in accordance with the detected display load factor; and adaptive sustain pulse number changing means 27 and 28 which compute a total amount of variations in time that is obtained by summing the



variations in time generated by changing the sustain pulse period within one display field, and increase or decrease the number of sustain pulses in each subfield in accordance with the total amount of variations in time.

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-337568 (P2003-337568A)

(43)公開日 平成15年11月28日(2003.11.28)

(51) Int.Cl. ⁷		識別記号		FΙ			รี	-7]-ド(参考)
G09G	3/28			G09G	3/20		612U	5 C 0 5 8
	3/20	612					624N	5 C 0 8 0
		6 2 4					641E	
		6 4 1					642C	
		6 4 2		H04N	5/66		101B	
			審査請求	未請求 請才	≷項の数10	OL	(全 13 頁)	最終頁に続く

(21)出願番号	特顏2002-209950(P2002-209950)
(22)出顧日	平成14年7月18日(2002.7.18)
(31)優先権主張番号 (32)優先日 (33)優先権主張国	特願2002-66960(P2002-66960) 平成14年3月12日(2002.3.12) 日本(JP)

(71)出願人 599132708

富士通日立プラズマディスプレイ株式会社 神奈川県川崎市高津区坂戸3丁目2番1号

(72)発明者 竹内 正憲

神奈川県川崎市高津区坂戸3丁目2番1号 富士通日立プラズマディスプレイ株式会

社内

(74)代理人 100077517

弁理士 石田 敬 (外4名)

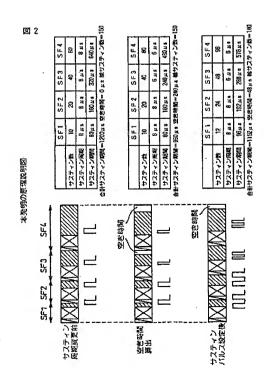
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 プラズマディスプレイ装置

(57) 【要約】

【課題】 ピーク輝度を高くしても表示欠点などの画質 低下が発生しないプラズマディスプレイ装置の実現。

【解決手段】 サブフィールド法を用いて階調表示を行うプラズマディスプレイ装置であって、同じ方向に伸び、隣接して交互に配置された複数の走査電極及び維持電極と、複数の走査電極及び維持電極と直交する方向に伸びる複数のアドレス電極とを備えるプラズマディスプレイパネル11と、サブフィールドごとの表示負荷率を検出し、検出した表示負荷率に応じてサブフィールド毎のサスティンパルス周期を変更するサスティンパルス周期を変更することにより生じた変動時間を1表示フィールド内で合計した全変動時間合計値を算出し、全変動時間合計値に応じて各サブフィールドのサスティンパルス数を増減する適応的サスティンパルス数変更手段27,28とを備える。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 サブフィールド法を用いて階調表示を行 **うプラズマディスプレイ装置であって、**

1

同じ方向に伸び、互いに隣接して配置された複数の走査 電極及び維持電極と、前記複数の走査電極及び維持電極 に直交する方向に伸びる複数のアドレス電極とを備える プラズマディスプレイパネルと、

サブフィールドごとの表示負荷率を検出し、検出した表 示負荷率に応じてサブフィールド毎のサスティンパルス 周期を変更するサスティンバルス周期変更手段と...

サスティンパルス周期を変更することにより生じた変動 時間を1表示フィールド内で合計した全変動時間合計値 を算出し、全変動時間合計値に応じて基サブフィールド
 のサスティンパルス数を増減する適応的サスティンパル ス数変更手段と、を備えることを特徴とするプラズマデ ィスプレイ装置。

【請求項2】 前記適応的サスティンバルス数変更手段 は、各サブフィールドの輝度比を維持するようにサステ ィンバルス数を増減する請求項1に記載のプラズマディ スプレイ装置。

【請求項3】 各サブフィールドのサスティンバルス周 期を変更することによる輝度変化を補正する適応的輝度 績正手段を更に備え、

前記適応的サスティンバルス数変更手段は、前記適応的 輝度補正手段の補正結果に応じて各サブフィールドのサ スティンバルス数を増減する請求項1に記載のプラズマ ディスプレイ装置。

【請求項4】 前記適応的サスティンバルス数変更季段 は、各サブフィールドの表示負荷率に応じて各サブフィ のブラズマディスプレイ装置。

【請求項5】 前記サスティンパルス周期変更手段は、 サブフィールド毎に表示負荷率が所定の値より小さい時 には当該サブフィールドのサスティンバルス周期を短縮 し、前記所定の値より大きい時には拡大する請求項1に 記載のプラズマディスプレイ装置。

【請求項6】 前記サスティンバルス周期変更手段は、 最大輝度のサブフィールドを含む一部又はすべてのサブ フィールドのサスティンバルス国期を変更する請求項1 に記載のプラズマディスプレイ装置。

【請求項7】 前記サスティンパルス周期変更手段は、 変更開始時のサスティンパルス周期から目標とするサス ティンバルス周期までの変更を、複数フィールドで段階 的に行う請求項1に記載のプラズマディスプレイ装置。

【請求項8】 前記適応的サスティンパルス数変更手段 は、サスティンバルス国期の変更に伴うサスティンパル ス数の変更を、複数フィールドで段階的に行う請求項1 に記載のプラズマディスプレイ装置。

【請求項9】 前記サスティンパルス周期変更手段は、 すべてのサブフィールド又は所定の輝度比以上のサブフ 50 を補正する構成を開示している。

ィールドの表示負荷率が所定の値より小さい時には、す べてのサブフィールドのサスティンバルス園類を同一周 期に変更する請求項1に記載のプラズマディスプレイ装

【請求項】()】 前記適応的サスティンパルス数変更手 段は、最大輝度のサブフィールドを含む一部又はすべて のサブフィールドのサスティンパルス数を変更する請求 項1に記載のブラズマディスプレイ装置。

【発明の詳細な説明】

10 [0.001]

【発明の属する技術分野】本発明は、サブフィールド法 により階調表示を行うプラズマディスプレイ装置に関す <u>ځ.</u>

[0002]

【従来の技術】平面ディスプレイとしてプラズマディス プレイ装置 (PDP装置) が実用化されており、高輝度 の薦型ディスプレイとして期待されている。PDP装置 では、各表示セルを点灯するか点灯しないかの制御が行 えるだけであるので、PDP装置で階調表示を行う場合 20 には、1表示フィールドを複数のサブフィールドで構成 し、各セル毎に点灯するサブフィールドを組み合わせて 表示を行う。各サブフィールドは、少なくとも表示セル を選択するアドレス期間と、選択したセルを点灯するサ スティン期間を有する。サスティン期間にはサスティン パルスが印加されてサスティン放電が発生し、サスティ ンパルスの個数で輝度が決定される。サスティンバルス の周期が同一であれば、サスティン期間の長さで輝度が 決定されることになる。もっとも一般的で効率のよいサ プフィールド構成は、各サプフィールドのサスティン期 ールドのサスティンバルス数を増減する請求項1に記載 30 間の長さ、すなわち輝度比を2の展集とするものである が、近年は偽輪郭などを低減するために各種のサブフィ ールド構成が提案されている。本発明はどのようなサブ フィールド構成で表示を行うPDP装置にも適用可能で ある.

> 【0003】また、PDP装置には各種の方式が提案さ れており、本発明はどのような方式のPDP装置にも適 用可能である。PDP装置の構成や駆動方法については 広く知られているので、ことでは詳しい説明は省略す る。

40 【 0 0 0 4 】 P D P 装置では、全画面中の点灯するセル の割合(表示負荷率)が大きいと大きなサスティン電流 が流れることになりサスティンパルスの裏効電圧が低下 して輝度が低下する。サブフィールド法で階調表示を行 う場合、サブフィールド毎の表示負荷率が異なるために 各サブフィールドの輝度比が所定の関係からずれて正常 な階調表示が行えないという問題を生じる。特開平9-185343号公報は、このような問題を解決するた め、各サブフィールドの表示負荷率を検出して輝度比を 維持するように各サブフィールドのサスティンバルス数

' 1100 TOOOO 01 0 NTO 400 ' / 'CO NTO 401 /NT

(3)

【0005】PDP装置の問題点として、ブラウン管に 比べてビーク輝度が劣ることと、消費電力が大きいこと が挙げられる。そのため、映像全体の輝度が高い時には 各サブフィールドのサスティンパルス数を減少させて全 体的に低輝度の映像を表示し、映像全体の輝度が低い時 には各サブフィールドのサスティンパルス数を増加させ て一部分は高輝度の映像を表示する電力制御が行われて いる。特関2000-322025号公報は、このよう な電力制御の1つの方法として、1画面全体の平均的な 輝度レベルを検出して、輝度レベルが所定値未満の時に 10 ールドSF1-SF4で構成される。サスティンバルス はサスティンバルス周期を短くすることを開示してい る。これにより、全体的に暗い映像の時にはピーク輝度 が向上する。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】サスティンバルス周期 を短くした場合。サスティンパルスの波形の鈍りの影響 が組対的に大きくなり、所定のサスティン電圧が印加さ れない場合が起きる。特に、表示負荷率が大きくなると サスティン電流が増加し、その分電圧降下が発生して実 ンバルス周期が6±8、8±8及び10±8の場合に、 表示負荷率に対する所定の電圧のサスティンバルスを印 加した時の実効サスティン電圧の関係を示した図であ る。実効サスティン電圧が低下するとサスティン放電が 発生しなかったり途中で停止して欠点が発生したり、正 常な輝度での発光が行われないなどの問題を生じる。特 関2000-322025号公報に開示された構成で は、輝度レベルが低い時、すなわち表示負荷率が小さい 時にはサスティンバルス周期を短くしており、図1の破 **想Aで示したような制御を行っていることになる。**

【0007】しかし、サブフィールド法により階調表現 を行う場合に実際に問題になるのは各サブフィールドに おける表示負荷率である。例えば、輝度比の大きなサブ フィールドの表示負荷率は非常に小さいが、輝度比の小 さなサブフィールドの表示負荷率は大きい場合。1画面 全体の平均的な輝度レベル(表示負荷率)は小さくな り、特闘2000-322025号公報によればサステ ィンバルス周期を短くすることになる。従って、輝度比 の小さな表示負荷率は大きなサブフィールドでもサステ ィンバルス周期を短くすることになり、欠点が発生する。40% などの問題を生じる。

【0008】本発明は、このような問題を解決すること を目的とし、ビーク輝度を高くしても表示欠点などの画 質低下が発生しないPDP装置の実現を目的とする。 [00009]

【課題を解決するための手段】上記目的を実現するた め、本発明のPDP装置は、サブフィールド毎の表示負 荷率を検出し、各サプフィールドの表示負荷率に応じて サスティンバルス周期を変化させる。しかし、各サブフ ィールドのサスティン期間が一定の場合、一部のサブフ 50 は、すべてのサブフィールドを対象としてもよいが、最

ィールドのサスティンバルス周期を変化させると、サブ フィールドの輝度比が変化することになる。そとで、本 発明では、適応的サスティンバルス数変更手段を設け て、サスティンバルス周期を変更することにより生じた。 変動時間を主表示フィールド内で合計した全変動時間合 計値を算出し、全変動時間合計値に応じて各サブフィー ルドのサスティンパルス数を増減する。

【0010】図2は、本発明の原理を説明する図であ る。図示のように、1表示フィールドは4個のサブフィ **国期を変更する前は、サスティンバルス周期はすべての** サブフィールドで8μSであり、SF1-SF4のサス ティン期間は80 µS、160 µS、320 µS及び6 40 μSであり、SF1-SF4のサスティンバルス数 は10、20、40及び80である。

【0011】SF3とSF4の表示負荷率が所定値未満 の場合、SF3とSF4のサスティンバルス圍期を6世 Sに変更する。この場合、デューティ比が一定であれ は、バルス幅も同様の比率で変化する。SF3とSF4 際に印加される実効電圧が低下する。図1は、サスティ 20 のサスティンパルス数を40及び80に維持すると、S F3とSF4でそれぞれ80μSと160μSの空き時 間が生じることになる。そこで、SF1とSF2のサス ティンパルス周期を8µS、SF3とSF4のサスティ ンパルス周期を6μSに維持した上で、SF1-SF4 のサスティンバルス数を、それぞれ12、24.48、 96とする。これにより、総サスティンパルス数は15 ①から180に増加してビーク輝度が向上し、しかも各 サブフィールドの輝度比は所定の関係に維持される。各 サブフィールドの輝度比を維持したまま各サブフィール 30 ドのサスティンバルス数を増加させるには、96 g S 以 上の空き時間が必要であるが、図示の48μSの空き時 間はこれに満たないため、空き時間となる。また、表示 負荷率の大きなSF1とSF2のサスティンバルス国朝 は8μSのままであり欠点などは発生せず、SF3とS F4のサスティンパルス周期は6 µSになるが、表示負 **両率が低いので同様に欠点などは発生しない。**

> 【0012】なお、表示負荷率が所定の値より大きい時 には逆にそのサブフィールドのサスティンパルス周期を 拡大してサステイン放電を安定化することも可能であ る。特に、PDP装置では一般に消費電力制御を行って おり、総発光パルス数が増加すると消費電力が大きくな り過ぎるため、総サスティンパルス数を減少させてい る。とのような場合には、1フレーム内に空き時間が生 じることになる。このような場合には、サスティンパル ス周期を拡大してサステイン放電を安定化することが空 ましい。従って、サスティンバルス周期変更手段は、サ ブフィールド毎に表示負荷率が所定の値より小さい時に はそのサブフィールドのサスティンパルス周期を短縮 し、所定の値より大きい時には拡大する。周波数の変更

大輝度のサブフィールドを含む一部のサブフィールドの みを対象としてもよい。

【①①13】適応的サスティンバルス数変更手段は、各 サブフィールドの輝度比を維持するようにサスティンパ ルス数を増減する。

【0014】更に、図1に示すように、サスティンバル ス層期を変更すると実効サスティン電圧が変化して輝度 が変化するので、適応的輝度矯正手段を更に設けてサス ティンパルス周期の変更に伴う輝度変化を絹正し、適応 サブフィールドのサスティンバルス数を増減することが 塑ましい。

【① 0 1 5 】更に、各サブフィールドの表示負荷率に応 じて実効サスティン電圧が変化するのでその分を補正す るととが望ましく、適応的サスティンバルス数変更手段 は、善サブフィールドのサスティンバルス数を増減す 3.

【① ①16】更に、サスティンパルス周期を変更する場 台、大きく変化させると表示に大きな変化が生じるの で、そのような変化が感知されないように、複数の表示 20 フィールドに渡って段階的に変更することが望ましい。 また、サスティンバルス周期の変更に伴いサスティンバ ルスを変更する場合も、複数の表示フィールドに渡って 段階的に変更することが望ましい。

【0017】更に、すべてのサブフィールド又は所定の **超度比以上のサブフィールドの表示負荷率が所定の値よ** り小さい時には、すべてのサブフィールド又は最大輝度 のサブフィールドを含む一部のサブフィールドのサステ ィンバルス周期を同一周期に変更するようにすれば、制 御が容易である。

[0018]

【発明の実施の形態】図3は、本発明の第1実施例のP DP 装置の機路構成を示すプロック図である。図示のよ うに、このPDP装置は、プラズマディスプレイバネル 11と、パネル11のアドレス電極を駆動する信号を出 力するアドレス電極駆動回路12と、スキャン電極(Y 電極) に順次印加するスキャンパルス及びリセットバル スとサスティンバルスを出力するスキャン電極駆動回路 13と、サスティン電極 (X電極) に印加するリセット |動回路14と、映像入力信号をデジタル信号に変換する| と共にタイミング信号を発生するA/D変換回路21 と、ディザや誤差拡散などの処理により映像信号の階調 数を調整する表示階調調整回路22と、調整された映像 デジタル信号を展開して各セルを階調表示するための点 打サブフィールドの組み合わせを決定する映像信号-S F対応付け回路23と、サブフィールド表示のための駆 動信号を発生するSF処理回路24とを有し、SF処理 回路24からアドレス電極駆動回路12とスキャン電極 駆動回路13とサスティン電極駆動回路14に駆動信号 50 25%以上の場合にはステップ126に進む。

が供給される。以上の構成は、従来技術のPDP装置と 同じである。従って、駆動被形などの詳細についてはこ こでは説明を省略する。

【①①19】第1実施例のPDP装置は、各サブフィー ルドの表示負荷率を検出するSF負荷率検出回路25 と、絵出した各サブフィールドの表示負荷率に応じて各 サブフィールドのサスティンバルス周期を変更するサス ティン周期変更回路26と、サスティンバルス周期が変 更された時の空き時間の変動を算出する空き時間算出回 的サスティンパルス数変更手段は、補正結果に応じて各 10 路27と、算出された空き時間を各サブフィールドの輝 度比とサスティンバルス周期との績に比例させて配分す る空き時間再配分回路28と、配分された時間へのサス ティンバルスの割り当てを、輝度の連続性を維持するよ うに複数のフィールドに渡って増加又は減少させること により行なう表示階調補正回路29とを有する。空き時 間算出回路27と空き時間再配分回路28が適応的サス ティンバルス数変更手段に組当する。

> 【0020】図4は、映像信号と第1実施例における処 **塑の関係を説明する図である。図示のように、1表示フ** ィールドの先頭には垂直同期信号VINがあり、各表示 フィールドの開始を検出する。垂直同期信号VINに続 いて映像信号が入力される。各フィールドの映像信号は すべて入力された後次のフィールドの映像信号の入力が 開始されるまでの間に処理1が行われる。続いて各サブ フィールドの開始に同期して処理2が行なわれ、各サブ フィールドの駆動信号が生成されて表示が行なわれる。 【0021】図5は処理1のフローチャートであり、図 6は処理1内で行なわれる処理Aを示すフローチャート である。

30 【0022】ステップ101では、各サブフィールドS Fの表示負荷率SFL[]を計測する。ステップ10 2では、各サブフィールドの表示負荷率SFL[] に 各サブフィールドの輝度比SFW [] を乗じたものを すべてのサブフィールドについて加賀して加重平均負荷 を算出する。ステップ101と102の処理はSF負荷 率領出回路25が行なう。

【0023】ステップ103では、加重平均負荷が25 %未満であるか判定し、2.5%以上の場合にはステップ 105に進んで従来通りの処理を行い、25%未満の場 バルスとサスティンバルスを出力するサスティン電揺廊 40 合にはステップ104に進んで処理Aを行う。ステップ 103と104の処理はサスティン周期変更回路26と 空き時間算出回路27が行う。図6を参照して処理Aを 説明する。

> 【0024】ステップ121では、6μSのサスティン バルス数SUS6、8μSのサスティンバルス数SUS 8. 空き時間TIMに初期値ゼロを、サブフィールド数 nに初期値lを入れる。ステップl22では、ステップ 101で計測した各サブフィールドの表示負荷率SFL [n] が25%未満の場合にはステップ123に進み、

【0025】ステップ123では、サスティンバルス国 期を示すSFT[n]に6μSであることを示す1を入 れる。ステップ124では、SUS6をそのサブフィー ルドのサスティンバルス数SFP[n]だけ増加させ る。サスティンバルス周期の8μSから6μSへの変更 に伴い空き時間SFP [n]×2 uSが生じるので、ス テップ125でT!Mをその分だけ増加させる。その後 ステップ!28に進む。

[0026] 一方、ステップ126では、サスティンバ ()を入れる。ステップ 12 ? では、SUS 8 をそのサブ フィールドのサスティンバルス数SFP[n]だけ増加 させる。この場合は空き時間は生じないので、ステップ 128に進む。

【0027】ステップ128ではサブフィールド数nを 1だけ増加させ、ステップ129ですべてのサブフィー ルドについてステップ122から128の処理が終了し たか判定し、終了していなければステップ122に戻 り、終了していればステップ130に進む。

って、空き時間T!Mを8μSのサスティンバルス数S US8と6μSのサスティンパルス数SUS6の比率で 割り振り、それからSUS8とSUS6の増加分を算出 して最終的な8μSのサスティンパルス数SUS8と6 uSのサスティンパルス數SUS6を求める。ステップ 132では、SUS8とSUS6を飼算して給サスティ ンバルス数SUSを求める。この後、図5のステップ1 05に戻る。

【0029】ステップ105では、ステップ132で承 めたSUSを総サスティンパルス数として決定する。ス 30 周期を変更するようにしてもよい。 テップ106では、総サスティンバルス数SUSを各サ ブフィールドに配分して各サブフィールドのサスティン バルス数SFP[]を求める。ステップ106の処理 は、空き時間再配分回路28が行う。

【0030】そして、ステップ107では、各サブフィ ールドの表示負荷率に応じて電圧降下のために輝度が低 下するので、その分の舗正を行う。この際、サスティン バルス周期の変更に伴う実効電圧の変化による輝度変動 も合わせて結正する。ステップ108では、サスティン 階的に変更するように調整する。例えば、総サスティン バルス数を150から180に増加させる場合。次のフ ィールドでは総サスティンバルス数を160に、その次 のフィールドでは総サスティンバルス数を170に、そ して次のフィールドでは総サスティンバルス数を180 にすると言う具合に3フィールドに渡って段階的に変更 する。ステップ107と108の処理は、表示階調箱正 回路29が行う。

【①031】ステップ109では衰示するサブフィール

2 【0032】図7は、処理2を示すプローチャートであ ð.

【0033】ステップ151では、サスティンバルス周 期を示すSFT[m]の値を判定し、1であれば6μS であるのでステップ 152 に進み、0 であれば8 μSで あるのでステップ153に進む。ステップ152ではサ スティンバルス周期を6μSに設定し、ステップ153 ではサスティンパルス周期を8 µSに設定する。

【0034】ステップ154では、ステップ106で求 ルス周期を示すSFT [n] に 8μ Sであることを示す 10 めてステップ107と108で調整したそのサブフィー ルドのサスティンパルスSFP [m] を読み出して、印 加するサスティンパルス数を制御する部分に設定する。 ステップ155では、mを1増加させて終了する。

【0035】処理2は、前途のように各サブフィールド に同期して行なわれる。

【0036】第1実施例では、サスティンパルス周期を 8 μ S と 6 μ S の 2 段階のみとしたが、それ以上の段階 を設けることも可能であり、例えば、通常は8μSと し、表示負荷率が小さい場合には6 μ Sに変更し、表示 【0028】ステップ130と131では、図の式に従 20 負荷率が大きい場合には10μSに変更するようにして 65:63

> 【0037】また、第1実施例では、サスティンバルス 周期を8μSから6μSに変更させ、総サスティンバル ス数の増加を段階的に行なうように調整したが、それま での8μSから目標とする6μSに変更する場合。次の フィールドでは?. 5 # Sに、その次のフィールドでは 7. 0μ Sに、更に次のフィールドでは6. 5μ Sに、 そして次のフィールドでは6. 0μSにするという具合 に複数のフィールドに渡って段階的にサスティンバルス

【0038】更に、第1実施例では、全サブフィールド のサスティンパルス周期を表示負荷率に応じて変更する 対象としたが、輝度比の高いサブフィールドでサスティ ンパルス周期を小さくする方が大きな空き時間が発生す るので、サスティンバルス周期の変更対象を最大輝度の サブフィールドを含む所定の輝度比以上のサブフィール 下に限定してもよい。この場合、空き時間によるサステ ィンバルス数の増加分は全サブフィールドに再配分して も、最大輝度のサブフィールドを含む所定の輝度比以上 バルス数を変更する場合、複数のフィールドに渡って段 49 のサブフィールドに限定して再配分してもよい。サステ ィンバルス周期の変更対象をこのように限定することに より、演算費を低減できる。

【0039】更に、第1実施例では、各サブフィールド の表示負荷率をそれぞれ判定して小さい場合に各サブフ ィールドのサスティンバルス国期とサスティンバルス数 を算出した上で全体の総サスティンバルス数を算出した が、最初に全サブフィールドの表示負荷率を判定してす べて所定の値より小さければ、全サブフィールドのサス ティンパルス周期を小さくするようにしてもよい。これ ドを示す符号mに初期値1を入れて処理1は終了する。 50 であれば、単に各サプフィールドのサスティンバルス数

10

に変更前後のサスティンバルス周期の比を乗ずればよい ので演算が容易である。なお、この場合も、サスティン バルス国朝の変更対象を最大輝度のサブフィールドを含 む所定の輝度比以上のサブフィールドに限定すれば、浦 算量が更に削減できる。

[0040] 図8は、本発明の第2実施例のPDP装置 の概略構成を示すプロック図である。図3と比較して明 ちかなように、第1実施例のPDP装置と異なるのは、 パネル表面温度検出回路31とサスティンバルス数設定 回路32が追加されている点である。サスティンパルス 16 211で、n. ASFのサステイン周期SFT[]、 数を増加することにより、パネル11の点灯している鎖 域の温度が上昇し、点灯領域と非点灯領域の温度差が大 きくなるとバネル11が設績する場合が起こり得る。第 2 実施例では、とれを防ぐために、バネル表面温度検出 回路31が温度上昇を監視し、ある一定以上の上昇を検 出した時には、サスティンバルス数設定回路32がサス ティンパルス数の増加を抑制して温度上昇を小さくてい

【0041】図9は、本発明の第3実施例のPDP装置 ちかなように、第2実施例のPDP装置と異なるのは、 静止画検出回路33が追加されている点である。バネル 温度上昇によるバネルの破損は、点灯部と非点灯部の温 度差が原因である。動画の時には点灯部と非点灯部が固 定されないので部分的な温度差は生じにくく、静止画の 時に部分的な温度差が生じやすい。そこで、第3実施例 のPDP装置では、静止画検出回路33が静止画である ことを検出するとそれをサスティンバルス数設定回路3 2に通知する。サスティンバルス数設定回路32は、静 止画で且つパネル表面温度が高い時にサスティンバルス 30 数の増加を抑制する。

【①042】以上説明した第1から第3実施例では、ゲ スティンパルス腐期を短縮してサスティンパルス数を増 加させる例を説明したが、表示負荷率が大きい時には逆 にサスティンバルス周期を拡大して安定的に放電を行わ せるのが望ましい場合もある。次に説明する第4実施例 は、あるサブフィールドではサスティンパルス圏期を短 縮し、あるサブフィールドではサスティンバルス周期を 拡大する例である。

に示した第1実施例のPDP装置と同様の構成を有し、 図4で示したのと同様に処理が行われ、その処理内容が 異なる。

【0044】図10は、第4実施例における処理1のフ ローチャートである。

【0045】図10に示すように、第4実施例の処理1 では、第1実施側の処理1のステップ102までと同じ 処理が行われる。次に、ステップ201では、算出した 加重平均負荷から、消費電力を考慮して総サステインパ ルス数TSUS0を一旦決定する。ステップ202で

は、総サステインバルス数TSUSOからサブフィール Fの輝度比に従って各サブフィールドのサステインバル ス数SFP[] を算出する。

【0046】次に、ステップ203で、各サプフィール ドのサステイン周期を変更する処理Bを行う。後のステ ップ204から208の処理は、第1実施例のステップ 105から109の処理と同じである。

【① 0 4 7 】 図 1 1 は処理 1 内で行なわれる処理 Bを示 すフローチャートである。処理Bにおいては、ステップ 空き時間TIMを初期化してゼロにする。ステップ21 2で、図11に示したテーブルからASFの負荷率SF L[n]に対応する各SFのサステイン周期SFT

「nlを一旦決定する。なおこのテーブルはサステイン 周期変更回路26に設けられている。更にステップ21 3と214を行うことにより、このような処理をすべて のSFについて行なうように繰り返す。

【0048】ステップ215では、上記のようにして決 定した各SFのサステイン周期SFT[]に基SFの の概略構成を示すプロック図である。図8と比較して明 20 サステインバルス数SFP []を乗じて1フィールド 内のサステイン期間の合計時間STIMlを算出する。 ステップ216では、STIM1が1フィールド内のサ スティン期間の合計時間の最大値STIMOを越えてい るか判定する。越えていなければ総サステインバルス数 を増加させる余地があるので、ステップ217で総サス テインバルス数を増加させる処理Cを行い、越えていれ ば能サステインバルス数を減少させる必要があるので、 ステップ218で総サステインバルス数を減少させる処 選Dを行う。

> - 【0049】上記のテーブルには、負荷率に応じた堅ま しいサステイン周期が記載されており、負荷率が小さけ ればサステイン周期は短く、負荷率が大きくなるに従っ てサステイン周期を長くする。

【0050】図12は、処理Cを示すプローチャートで ある。ステップ221で、空き時間TIMに上記のST IMOとSTIM1の差STM0-STM1を代入す る。次に、スチップ222で、第1のサブフィールドS F[1]を基準として、MSFの輝度比に各SFのサス テイン周期SFT[]を無じて加算し、サステイン周 【0043】本発明の第4実施例のPDP装置は、図3 40 波数を変更する場合の単位時間UNIT Tを算出す る。ステップ223では、MSFの輝度比SFW[n] を第1のサブフィールドの輝度比SFW「1]で除して 加算し、サステイン周波数を変更する場合の単位サステ インバルス数UNIT Nを算出する。

> 【0051】SF[1]で1個のサステインバルスを増 加させる場合、輝度比を維持するにはSF[2]で2個 のサステインバルスを増加させるという具合に、ASF で輝度比に対応するサスティンバルス数を増加させる必 要がある。従って、SF〔1〕で1個のサステインバル 50 スを増加させる場合、輝度比を維持するには、フレーム

全体ではUNIT Nだけサステインバルス数を増加さ せる必要がある。すなわち、UN!T Nはサステイン バルス数を変更する場合の単位数である。また、その場 台、フレーム全体ではUNIT Tだけサステイン時間 を増加させる必要がある。すなわち、UNIT Tは、 1フィールドで輝度比を維持しながらそれに対応してサ ステインバルスを増加させるのに必要な単位時間を示 \$.

【0052】ステップ224では、空き時間TIMをU 出する。この場合、小数点以下は切り捨てる。そして、 算出結果にUNIT Nを乗じて増加させるサステイン バルス数SUSを算出する。ステップ225では、図1 0のステップ201で算出したTSUS0にSUSを加 算して増加後のサステインバルス数TSUSを算出す

【0053】以上のようにして、総サステインバルス数 が増削される。

【0054】図13は、処理Dを示すプローチャートで ある。図12と比較して明らかなように、処理Cとは、 ステップ225の替わりにステップ226が行われる点 が異なるだけで、他は同じである。ステップ226で は、サステインバルス数を減少させるので、TSUSO からSUSを源算する。

【0055】図14は、第4実施例で行う処理2を示す フローチャートある。ステップ231では、各(m番目) の) サブフィールド毎にサステインバルス駆動圏期SF T[m]を設定する。ステップ232では、各サプフィ ールドの出力サステインバルス数SFP[m]を設定す る。このようにして設定されたSFT[m]及びSFP 30 【0060】 [m]に従ってm香目のサブフィールドのサステイン動 作を行う。そして、ステップ233でmの値を1だけ増 加させて、ステップ231から232を繰り返して次の m+1 各目のサブフィールドのサステイン動作を行う。 【0056】図15は、第4実施例での処理の結果の例 を示す図であり、図2に対応する。図示のように、サス テイン周期を変更する前には、SFI-SF4のサステ イン周期はすべて8μsであり、SF1-SF4のサス テイン期間の合計は1200μsであり、総サステイン バルス数は150である。ここで、SF1とSF2は負 40 【図4】第1実施例における処理を説明する図である。 荷率が大きいためにサステイン周期を長くする必要があ るが、SF3とSF4は負荷率が小さいためにサステイ ン周期を長くする必要はなく、逆に短くできるとする。 【0057】とのような場合に第4実施例の処理を適用 した場合を説明する。SF1とSF2ではサステイン周 期を10 usに拡大し、SF3とSF4はサステイン周 期を6μsに短縮すると仮定する。このため、SF1の サステイン期間は80μsから100μsに20μs増 加し、SF2のサステイン期間は160 µsから200 μsに40μs増加し、増加し、SF3のサステイン期 50 示すプロック図である。

間は80μs減少し、SF4のサステイン期間は160 μs 減少し、フレーム全体ではサスティン期間が180 μs 減少し、空き時間を生じる。

【0058】SF1のサステイン数を1増加させるとそ れに応じてSF2からSF4のサステイン数を2.4、 8増加させる必要があり、それに要する単位時間は1× $10 \mu s + 2 \times 10 \mu s + 4 \times 6 \mu s + 8 \times 6 \mu s = 1$ 02μsである。上記のように空き時間は180μsで あるのでサスティンパルスを1単位だけ増加させること NIT 丁で除して、何単位時間増加可能であるかを算 10 が可能であり、SF1からSF4のサステインバルス数 は11、22.44、88となり、空き時間は78μs である。従って、元の状態に比べてサステインバルス数 を10%増加させて、しかも各サブフィールドのサステ イン周期をより適切にできるので、表示欠点などの画質 低下が発生しない。なお、この例ではサステイン周期を 8μ sから 6μ s又は 10μ sに変更したが、図11に 示すようなテーブルを使用してより適切な周期に変更す ることももちろん可能である。

> 【0059】以上のように、第1実施例では一部のサブ 20 フィールドではサステイン周期を短縮し、他のサブフィ ールドではサステイン周期を維持する場合を、第4実施 例では、一部のサブフィールドではサステイン層期を短 縮し、他のサブフィールドではサステイン周期を拡大す る場合を示したが、一部又はすべてのサブフィールドで はサステイン周期を拡大し、他のサブフィールドではサ ステイン周期を維持することも可能である。これは、例 えば電力制御により総サステインパルス数が減少するよ うに制御されて空き時間が生じた場合などに有効であ る。

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 ピーク輝度を高くしても表示欠点などの画質低下が発生 しないPDP装置が実現される。

【図面の簡単な説明】

【図1】サスティンパルス周期に応じた表示負荷率と実 効サスティン電圧の関係を説明する図である。

【図2】本発明の原理を説明する図である。

【図3】本発明の第1実施側のPDP装置の概略構成を 示すブロック図である。

【図5】第1実施例における処理を示すフローチャート である。

【図6】第1実施例における処理を示すフローチャート である。

【図7】第1実施例における処理を示すフローチャート である。

【図8】本発明の第2実施例のPDP装置の鐵路構成を 示すプロック図である。

【図9】本発明の第3実施例のPDP装置の機略構成を

(8)

特開2003-337568

14

【図10】第4実施例における処理を示すフローチャー 上である。

【図 [] 第4実施例における処理を示すフローチャー 上である。

【図12】第4実施例における処理を示すフローチャー 上である。

【図13】第4実施例における処理を示すフローチャー 上である。

【図14】第4実施例における処理を示すフローチャー トである。

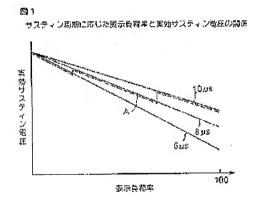
【図15】第4実施例の処理を適用した処理結果の例を 示す図である。

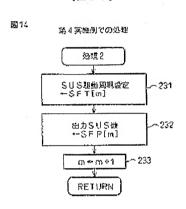
*【符号の説明】

- 11…プラズマディスプレイパネル
- 12…アドレス電極駆動回路
- 13…スキャン電極駆動回路
- 14…サスティン電極駆動回路
- 24…SF 処理回路
- 25 ··· SF 負荷率検出回路
- 26…サスティン周期変更回路
- 27…空き時間算出回路
- 10 28…空き時間再配分回路
 - 29 一表示階調補正回路

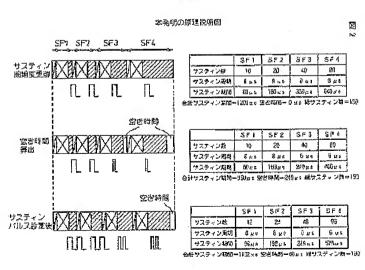
[201]

[図]4]





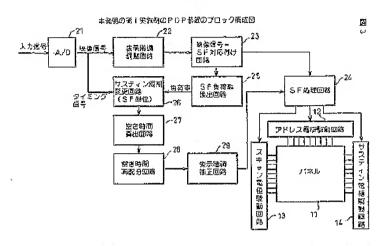
[22]



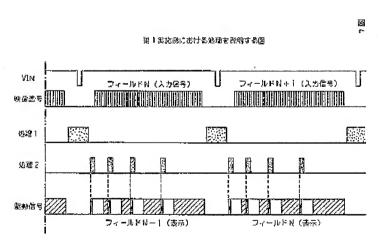
特開2003-337568

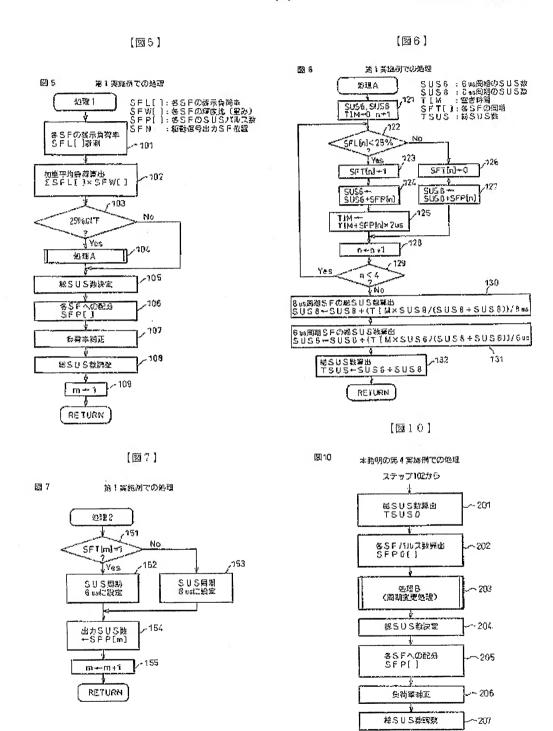
(9)

[M3]



[図4]



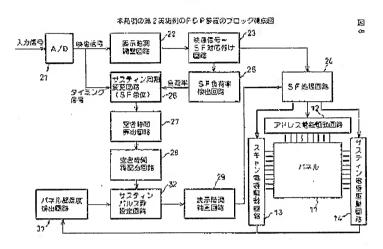


m ←1 RETURN

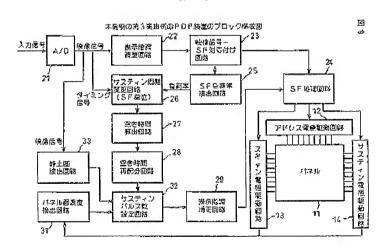
特開2003-337568

(11)

[28]

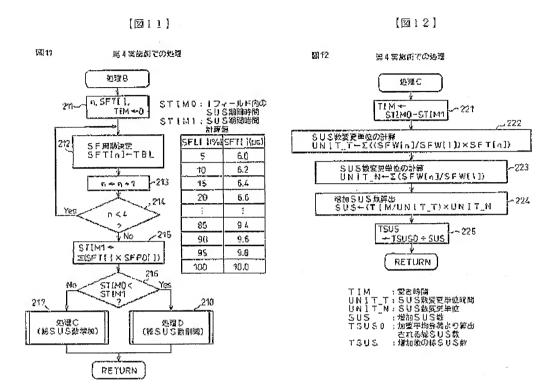


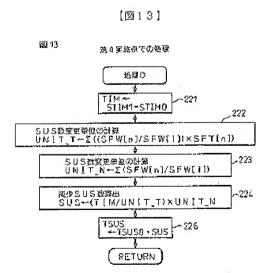
[図9]



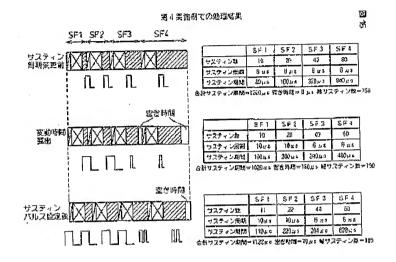
特開2003-337568

(12)





[図15]



フロントページの続き

(51) Int.Cl.'

識別記号

H 0 4 N 5/66

 $1 \ 0 \ 1$

F !

G 0 9 G 3/28

テーマコード (参考)

K Η

(72)発明者 上田 壽男

神奈川県川崎市高漳区坂戸3丁目2番1号 富士通日立プラズマディスプレイ株式会 社內

(72)発明者 浅生 重暗

神奈川県川崎市高津区坂戸3丁目2番1号 富士通日立プラズマディスプレイ株式会

独内

Fターム(参考) 50058 AA11 BA04 BA05 BA07 BB03 50080 AA05 BB05 DD04 DD26 EE29

HH04 HH05 JJ02 JJ04 JJ06

1307